POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUB. NO.: PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125) INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan) APPL. NO.: 60-108863 [JP 85108863] May 20, 1985 (19850520)

FILED: INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April 14, 1987 (19870414)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

使用後週期頭います



命日本国特許庁(JP)

の 特 許 出 職 公 開

砂公開特許公報(A)

M61 - 265849

Olm.Cl.

幾別記号

庁内整理番号

公公開 昭和61年(1986) 11月25日

H 01 L 23/40

6835-5F

宇吉治文 未請求 発明の数 1 (全5頁)

電力半導体装置 の発明の名称

> **BE B260-108863** 2014

120日 | 120日 | 120日 の田

4 明 α¥.

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

三名 73°FE

正 展

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

シャープ株式会社 லய

大阪市阿倍野区長池町22番22号

弁理士 原 の代 理 人

1. 表明の名称

電力半導体整置

2. 特許線求の範囲

1. 装置冷却用の放热フィンを有し、装置内部 に設けられ上下質菌に調パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体装置において、前記内部団路基板下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から成る接着刺層により 接合させたことを制度とする電力半導体装置。

3.発明の評価な説明

「前者上の利用分野)

本発明は、空気中への放然により装置の青却を 行うための散熱フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

(世来技術)。

世来、電力半導体資置は作動時の電力損失が大 A(の電力損失によって性じる発熱量を電力

半導体装置単独では放散しきれないため、装置自 体に著しい温度上昇を招くものであった。この温 度上昇により、装置内部に設けられた単導体電子 の許容養高温度(シリコン半導体では遺席125 セー150で)を超える危険性がある場合には、 電力単導体装置は、第4回に示すように、その装 置の消費電力に応じた青却能力を有する激励フィ ン12に装着して使用されていた。上記放焦フィ ン1.2 はその対料として連常アルミニウムの押出 し登録が用いられ、一方の間には平面部12.8が 形成され、他方の誰には複数のひだ状の交配部(3一が設けられている。電力半導体装置の内部に は、第5回に示すように、セラミックから乗り、 **東道に前パターツ1.5 か. - 1.5 6 - 1.5 c. - 1.5** 4 および15 ・の形象された円部開発基準14が 致けられている。この内部製造装板14上には、 上記録水グーン1500156.156.156 を介して人出力漢子17一度び半導体電子11・ - 18 6を平田付けしている。平田園 16年が意識 されている。上記一方の半道体電子188の上層

と調べターン1.5 6、及び前スターン156と雇 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンテ イングワイヤ19・19により精錬されている。 このような内部回路基板14は、その下面に形成 された上記網パターン150を介して学田層20 の半田により放熱用金属板21に半田付けされて いる。上記の放無用金属板21は熱伝導率の高い 網板に酸化防止用のニッケルシッキ等の表面処理 を発したものであり、ある程度の放無機能を有す るものである。上記の放無用金属板21の上面は 内部国籍基板の半田付けを容易にするだめに、ま た底面は他の放然器である放然フィン1-2への装 着を容易にするために、それぞれ平坦な構造にな っている。放然用金属板21上には電力半導体質 置の外数の一部で形成する外帯2.2が設けられ、 放無用金属板21及び外枠22により形成される 容器中には、個盤を尤載して内部の構成部別を保 置するための内質値間層 2 3 が形成されている。 この内望相論層 2.3 上には、電力半導体装置の上 単件数を影成し、電子17~を固定するための外

れるので、約00% 分割 種間の無法疾が存在する ことになる。

ところが、上記能乗の構造では、飲料用金質被21と改善フィン12の接合には、これら二者間にグリス層25を設け、取付ビス28・28によりビス止めして固定するものであるため、値立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放無用としての放無フィン12を對に設けているため、放無用金属板21は不必要なものとなっており、これに起因して郵品温度の増加及びコストアップを招乗するといった問題点を有する。(発明の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置の装着を接着剤にてインに対する電力半導体装置の装着を接着剤にて行うことにより、製品点数の減少及び延立作業の需常化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを達成することができる電力半導体装置の要債を目的とするものである。

" O REPORTED IN

質量を見ていか形成されている。

以上のように、単層体電子します。 武無用金属値212での無信息性を発達した場合 により、上記で着層の無量数は1~1.75でしょ なる。しかし、仮に上記世無用金属優々しか草み 3 · 新国権 9 0 × 4 0 · 回の調養とすれば、政策 用金属板21分の空気中への無機就は約10℃ となり、単連体電子188・188での情景電力 を20Wとすると、上記事業を置子110 11 bの温度は200でを超大ることになる。他って 先達した意無フィン12による放無を必要と12 るものである。 放然フィント2 に対する電力学者 体装置の装着は、第4回のように斜起放照角を裏 近21と飲用フィン12の平田部12.0との間に 然后基性の良いグリス第25 CDI)、例记外的1 2、放熱用金属板21及び放無フィン12を、そ れぞれのヒスド連孔26-26-27-27に申 道した取付ビス2.8・2.8により間食されている。 ・ 海、上記グリス層で5により、放射用金属機で 1.及び放焦フィン1.2.間の無機依は小さく買えら

本発育の電力半導体装置法、管置清和用の設施 フィンを有し、装置内部に設けられ上下向間に開 パターンを形成した内部団際高級上に、電気的に 機能する機能部分を設けた電力学連体管置に扱い で、耐肥内部団際高級下間の調料ターンは、上記 飲料フィンの平面部上に、熱伝導性を有する製物 から設率接着開催により接合させたことにより、 部品点数を開催したつ道立作業を関係化できるように構成したことを等性とするものである。 (業施制)

本発明の一貫護費を第1箇万宝菓3 固に基づいて以下に更明する。

電力半導体質量の内部には、電質的発達性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され両面部板として機能する内部問題基板1か設けられている。この内部問題基板1の上間には網パターンでは、2 c - 2 4 が形成されており、下質には例パターンで、か形成されている。上記の繋パターンで、1 上には、人出力増子4。及び半導体電子5。を所定の間域をといって出げ

けした単田藩子・子が形成されている。また頃パ ターン2 b・2 c上にはそれぞれ人出力端子4 b と半重体量子5万が半田層3により半田付けされ ており、さらに聞いターン2 4上には半田湯3に より入出力電子イェが半田付けされている。上記 の半導体素子5 a の上面と網パクーンでも、及び この国パターン2 bと半導体素子5 bとはそれぞ れポンティングウイヤ 6・6によりポンティング され結構されている。上記の水ンディングワイヤ 6は、半導体素子5 . . 5 6の電視容量に応じて 線径200~500μのアルミニウム級収いは金 線が通宜用いられる。このような行動問題基板1 は、アルミニウムの押出し型材から成る放焦フィ ン1の平面状を成す平面部7 。に貼着されている ・上記放然フィン1の平面部1aとは反対側の面 には、同一重量で放放効果を高めるため複数のひ だ状の突起部1カーが形成されている。飲熱フィ ン1は、この放発フィン7が用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また観然フィンプは熱 伝導性がよく経覚がつ安値であることが要求され ており、前述したブルミニケムの押出し型料が比 教的これのの条件に適合し得るものとして利用さ れる。資本上配内部団路基板1、と放然フィンフは 、放無フィンフの材質がアルミニクムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このだめ、 **放熱フィン1の材料を他の半田付性の良い調また** はニッケル等に置き値大るか、取いば放焦フィン 7にリット処理を施すことも考えられるが、これ シの方法は放然フィン1の大型化に呼応してコス ト賞を招くものである。よって本語書では散無フ インフに配伝導性を有する制度の優着別から成る 後着新層 8 がスクリープ印刷されており、この後 着前層 8 により内部回路 基板上が放照フェンTに 監書されている。また上記放展フィン1 Etc. 電 力半導体装置の外層の一部を意識し、上記内部団 政基板 1に設けられた部状を製面から置う円筒状 の外神のが別の後輩用着も、により貼着されてい る。上記の外降9及び監察フィンフにより形成さ れた言形状の内部には、同じく内部に及けられた

半連体電子5 = - 5 b の要面の保護及びポンディングフィヤ 6 · 6 の管理的影響からの保護のだめ、樹脂の充質により内容樹脂層 1 0 が形成されている。この内容樹脂層 1 0 の樹脂は、住人時には最大であり、住人後はゲル化されるものである。上記の内容機能層 1 0 上には、本種屋の上部外費を形成しエボキン機能から放る外質制度 1 1 か 形成されている。この外質樹脂層 1 1 により漢子 4 a · 4 b · 4 c が固定されている。

上記の構成において、電力半準体の作動により 半導体(第子 5 a · 5 b から発生された無比半田層 3 · 3 · 調パターンで。・2 c · セテミック語板 1 · 調パターンで。と2 c · セテミック語板 熱フィンでに促進される。そして、この試熱フィ ン1から上記の無が空気中へ試出されることによ り、半導体電子 5 a · 5 b が冷却される。上記の 熱の伝達過程において、無は半導体電子 5 a · 5 b 下方の放無フィン1の方向へ伝導されると質時 に関方向へも伝導され、第 2 団に示すように、無 の伝達方向の中心軸に対しておよさ4 5 · のにか りをもって伝達されることが知られている。今. 熱の伝わる媒体の製造事をよ (cal//で) ca)、この媒体の軍みを ((ca)、保体の動画機 を S (ca) とすると、この媒体の無限(f (va)) は、

で質的される。ここで、電力半導体整置により用いられるセラミッグ基板1の厚か0.6~、調バターン2×25・2 c・2 d・2 *の厚み0.1~0.3~25・20であるで設定すると、半導体素子5 x 5 b かの接着預度 8 に至るをでの距離は約1 = となる。今考えている電力半導体素子5 x 5 b は少なくとも7 = 所以上のものであり、半導体素子5 x 5 b の大名さを優に7 = 所とすると、接着層層8 部分の無記率に書与する質問機5 は、5 - (4 + 2 t 6 x x 4 5 7) ** (四) 、(x - 0.1 t - 0.1)、すなわち9 = 所程度の大名さに収る、接着層層8 に厚み100x 無に厚め関連を使用す

れば、(1)式より接着網層8の熱性抗量は、サ ≈0.3 セッとなる。一方、従来の電力準導保護 置の場合は、第3回に示すように、半田層20、 放熱用金属板21及びグリス層25が本装置の接 着利用 8 の代わりに存在することになる。しかし これらの部材の熱伝導率は、半田増20の無伝導 平 1 - 8 × 1 0 * (cal/ to a · 金) 、 網を基 材とする放然用金属板21の熱伝導率1-9.2× 10''(cal/t・:・m)で示されるように、 上記接着前層 8 の熱伝導率 l ≈ 1 × 1 0 ** l cal /て・1・四)よりも相当高く、無視し得るもの である。世来の電力半導体装置において熱伝導上 大きく影響するのは放然用金属板21と放然ブイ ン12との機能部の無低抗であり、この無抵抗は 0 ≈ 0.2 ♥ 程度となる。よって解記本質量の 接着前着8の無抵抗さは上記従来方式の無抵抗さ に近い値であり、接着前着8に遺常用いられる熱 伝達率の高いものを使用すれば、健康の警官に対 して血無機能における劣化は殆ど相楽しない。ま た、本質量の飲無難能をさらに関上させるには、

品点飲が大幅に簡確される。また上記取何セスを 押退するため外枠及び放無フィン等に形成されて いた取付セス押退れも必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部品点数の複 少及び上記内部西路基板における放無フィンへの 使者類による取付け改良により、退立作業が大幅 に用まれされる。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び建立て作業の需素化等によ り、コストチウンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一貫維例を示す顧問國、第2 歯は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図、第1回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す解画図である。

1 は内部団馬書被、2 a - 2 b - 2 c - 2 d - 2 e は倒パターン、3 は準田層、4 a - 4 b - 4 - 12 H - 774 子 - 5 a - 5 b は半導体素子。6 は

伊管解層 8 の無伝達率 1 を 1 = 2 × 1.0 **(call / で ** (call / call / で ** (call / call / cal

(発明の効果)

本発明の電力半導体装置は、以上のように、電力半導体装置の外数の一部で形成する外体及び下 菌に調パターンを有する内部固数基度をこの調パ ターンを介して、放送フェンの平面部に無任導性 を有する相適から成る複響層により影響した構造 である。それ故。使実用いられていた放無用金属 板、アリス、を付せス等の部分が不要になり、部

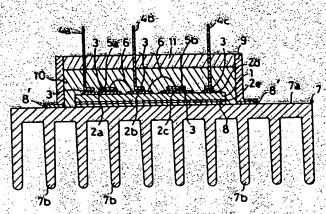
ボンディンチリイヤ、1 に放送フィン、8 口後地 料着、9 口外枠、1 5 口内望出間層。1 1 ロ外線 出車着である。

> 等評価値次 ラネーデ権式会社 代理人・弁理士 原 雄

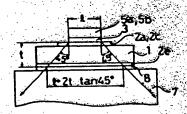
受報

1168 61-265 H41 (5)

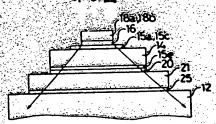
第1团



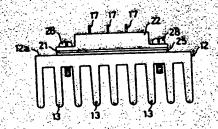
第2図



第3図



第4図



e f

